**17 avril 2018**

**Nouvelle plaque Fujifilm Superia LH-S2 à chimie réduite :   
une étape vers le sans développement**

Fujifilm annonce ce jour le lancement européen d’une nouvelle plaque à chimie réduite avec des caractéristiques uniques. Elle ne nécessite pas de développement chimique classique mais un simple gommage. La Superia LH-S2 bénéficie des mêmes technologies de base que les plaques Fujifilm sans développement avec des performances exceptionnelles, moins de déchets et une manipulation plus facile. C’est une première étape idéale pour les imprimeurs qui souhaitent aller vers la plaque sans développement.

Leader mondial pour les plaques offset hautes performances, Fujifilm a développé une gamme de solutions sans développement et à chimie réduite. Elle repose sur « Superia », un concept d’économie de ressources pensé pour optimiser la rentabilité de l’impression offset. La Superia ZD, notamment, plaque phare de la gamme, permet des tirages plus longs et est compatible avec les presses UV. Elle offre les avantages du sans développement à un plus grand nombre d’imprimeurs.

Fujifilm a tiré parti des technologies multicouche de pointe dont sont dotées ses solutions sans développement pour aller encore plus loin et créer une passerelle vers la suppression totale de l’étape de développement. La plaque Superia LH-S2 et la gamme sans développement de Fujifilm partagent plusieurs technologies et présentent fondamentalement les mêmes avantages. La Superia LH-S2, qui n’est pas totalement sans développement, ne nécessite qu’un simple nettoyage par gommage. L’utilisateur bénéficie de plusieurs avantages de la plaque sans développement et peut évoluer ainsi tranquillement vers ce procédé.

Parmi ces avantages :

1. La sensibilité élevée de la Superia LH-S2. Elle permet une meilleure productivité. La Superia LH-S2 peut, en effet, être utilisée à des vitesses d’écriture supérieures, ce qui optimise l’utilisation du CtP et permet une re-sortie de plaque beaucoup plus rapide.
2. L’élimination de l’usage des produits chimiques conventionnels. La plaque Superia LH-S2 offre une qualité exceptionnelle à 200 lpi. C’est une solution adaptée aux applications d’impression haute de gamme, y compris en trame FM 20 μm.
3. Une superbe performance tonale. La Superia LH-S2 est robuste et conçue pour résister aux rigueurs des conditions d’impression. Elle est facile à manipuler et résistante aux traces de doigt, les opérateurs peuvent travailler en toute sérénité.
4. Des performances d’ablation améliorées. En réduisant les débris susceptibles de s’accumuler dans le CTP, le taux de disponibilité de celui-ci est plus élevé. Le temps consacré au nettoyage et au remplacement des filtres est limité.
5. Une durée de vie incomparable. La Superia LH-S2 offre une parfaite uniformité de la première à la dernière plaque, ce qui réduit la gâche, mais aussi les coûts.

Sean Lane, responsable produits offset chez Fujfilim Graphic Systems Europe, explique : « Pour les imprimeurs qui envisagent de passer à la plaque sans développement mais qui ne sont pas en mesure de le faire immédiatement, la Superia LH-S2 est une solution idéale. Avec un impact réduit sur l’environnement, la possibilité de réaliser des économies et la compatibilité avec la plupart des CTP, c’est une étape vers les plaques sans développement Superia ZD ou Superia ZP de Fujifilm. »

« Travailler avec Fujifilm pour la production de plaques offre aussi d’autres avantages », ajoute Sean Lane. « Comme l’accès à nos technologies jet d’encre et à nos flux de production de pointe. Notre expertise dans la mise en place de technologies innovantes et notre infrastructure de service au niveau mondial font que nous sommes idéalement placés pour aider les imprimeurs à se développer et à élargir leur offre. »

**FIN**

**À propos de FUJIFILM Corporation**

FUJIFILM Corporation est l’une des principales sociétés d’exploitation de FUJIFILM Holdings. Depuis sa création en 1934, l’entreprise à développé une multitude de technologies de pointe dans le domaine de l’image et de la photo. Conformément à ses efforts pour devenir une société largement orientée vers la santé, Fujifilm applique désormais ces technologies à la prévention, au diagnostic et au traitement des maladies via les domaines du médical et des sciences de la vie. Fujifilm se développe également dans l’activité des matériaux à haute fonctionnalité comme les matériaux pour écran plat ainsi que sur les marchés des industries graphiques et des systèmes optiques.

**À propos de Fujifilm Graphic Systems**

Fujifilm Graphic Systems constitue un partenaire solide et pérenne déterminé à proposer des solutions d’impression de grande qualité et techniquement sophistiquées, en vue d’aider les imprimeurs à renforcer leur avantage concurrentiel et à développer leur entreprise. Sa stabilité financière et un programme d’investissement sans précédent dans la recherche et le développement permettent à Fujifilm de développer des technologies propriétaires d’impression haut de gamme. La gamme proposée comporte des solutions prépresse et presse pour l’impression offset, grand format et numérique, ainsi que des flux logiciels destinés à la gestion de la production d’imprimés. Fujifilm s’engage à réduire l’empreinte écologique de ses produits et de ses activités, et participe activement à la protection de l’environnement tout en s’efforçant d’informer les imprimeurs sur les meilleures pratiques dans ce domaine. Pour en savoir plus, merci de visiter le site [www.fujifilm.eu/eu/products/graphic-systems/](http://www.fujifilm.eu/eu/products/graphic-systems/) ou [www.youtube.com/FujifilmGSEurope](http://www.youtube.com/FujifilmGSEurope) ou suivez-nous sur @FujifilmPrint

**Pour tout contact communication:**

Daniel Porter

AD Communications

E: [dporter@adcomms.co.uk](mailto:dporter@adcomms.co.uk)

Tel: +44 (0)1372 464470

Régis Ruys

Fujifilm Graphic Systems

E-Mail : [regis\_ruys@fujifilm.eu](mailto:regis_ruys@fujifilm.eu)

Téléphone: +33 1 64 76 72 21